

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА С БОЛЬШИМ  $\nu/\gamma$   
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАГРЕТОЙ ПЛОСКОЙ МИШЕНЬЮ.

*В.А.Грибков, А.В.Дубровский, А.И.Исаков,  
Т.А.Козлова, О.Н.Крохин, В.Я.Никулин,  
О.Г.Семенов, Г.В.Слизков*

Показано, что поглощение релятивистского электронного потока с плотностью  $10^{13} \text{ ет}/\text{см}^2$  превышает классическое при его взаимодействии с предварительно нагретой плазмой.

В работах [ 1,2 ] рассматривалась возможность увеличения энерговклада релятивистского электронного пучка в плотную плазму. В данной работе будет показано, что предварительный подогрев твердой мишени приводит к повышению коэффициента поглощения потока релятивистских электронов.

1. Исследования проводились на установке "Плазменный фокус" (ПФ)<sup>1)</sup> [ 3 ] с энергией батареи  $50 \text{ кДж}$ , напряжением зарядки  $27 \text{ кВ}$ , заполняемого дейтерием при давлении  $0,5 \text{ тор.}$ . Наряду со стандартными методами измерения параметров плазмы, применялось теневое и интерферометрическое пятикадровое фотографирование ее с помощью лазера на рубине (длительность импульса  $1 \text{ нсек}$ , расстояние между кадрами порядка  $20 \text{ нсек}$ ), а также однокадровое шлирен-фотографирование [ 4 ].

2. Тенеграммы и интерферометрия показали, что в процессе кумуляции токовой оболочки к оси камеры со скоростью порядка  $3 \cdot 10^7 \text{ см/сек}$  диаметр пинча уменьшается до величины порядка  $1 \div 1,5 \text{ см}$ . Затем пинч слегка расширяется, охлаждается и без дальнейших пульсаций удерживается с постоянным диаметром  $2 \div 2,5 \text{ см}$  с плотностью  $(2 - 3) \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$  в течение периода времени порядка  $50 - 70 \text{ нсек}$  вплоть до обрыва токовой оболочки [ 5 ]. Оценка температуры плазмы в этот период следует из баланса магнитного и газокинетического

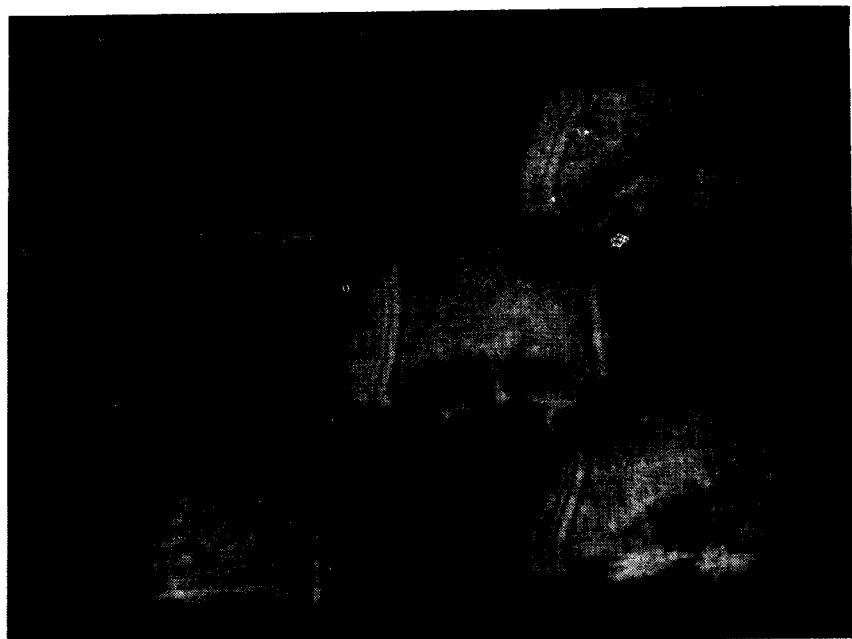


Рис. 1

<sup>1)</sup> Плазменный фокус создан совместно с ИАЭ им. И.В.Курчатова.

давлений  $T \approx 150$  эв. Кинетическая энергия кумулирующей плазменной оболочки и энергия, запасенная в магнитном поле, оказываются равными  $E_{\text{кин}} \approx E_H \approx 10$  кдж.

3. После обрыва тока в ПФ [5] образуется мощный поток электронов со средней энергией электронов  $E_e \approx 100$  кэв. На рис. 1 приведена 5-кадровая тенеграмма, демонстрирующая процесс его самофокусировки [1,8]. На этой тенеграмме также хорошо видно, что до того, как этот поток сфокусировался (1-й и 2-й кадры), от медного анода внутри токовой оболочки пинча движется плазма, образовавшаяся при испарении анода за счет нагрева током, электронной и лучистой теплопроводностью из плазмы пинча и при классическом взаимодействии пучка и обратного тока с анодом в процессе самофокусировки. Из тенеграммы нетрудно рассчитать скорость движения плазмы (границы непрозрачности), которая равна  $2 \cdot 10^6$  см/сек. Поскольку скорость вблизи поверхности анода близка к звуковой, оценка температуры этой плазмы дает  $T_K \approx 100$  эв. По измерению коэффициента поглощения излучения рубинового лазера в этой плазме можно определить ее плотность —  $N_e \sim 10^{19}$  см<sup>-3</sup>, что на порядок величины выше плотности в пинче.

4. Из электротехнического расчета индуктивного накопителя с быстрым размыкателем, нагруженного на активное сопротивление (в нашем случае — электронный поток), нетрудно, зная полную энергию, запасенную в магнитном поле, оценить энергию этого потока [7]:  $E_{\text{рЭП}} \approx 6 + 8$  кдж. В нашем случае ток электронного потока  $I_{\text{рЭП}}$  оказывается порядка полного тока  $I_{\text{пинч}}$  через пинч в этот момент времени, что доказывается измерениями по шлирен-фотографированию длины фокусировки, а также инкремента и волнового числа шланговой неустойчивости, величины которых совпадают с теоретическими значениями [1] только при условии  $I_{\text{рЭП}} = I_{\text{пинч}}$ . Отметим, что в нашем случае шланговая неустойчивость не приводила к обрыву потока, а точка фокусировки не смещалась со своего первоначального места на аноде.

Оценка полной энергии потока электронов по абсолютным измерениям жесткого рентгеновского (ЖР) излучения как методом ядерных эмульсий, так и фотоумножителями дает величину порядка 2 — 4 кдж. Минимальный диаметр сфокусировавшегося электронного потока вблизи анода составил величину  $\lesssim 1$  мм, что соответствует плотности потока  $5 \cdot 10^{12} - 10^{13}$  вт/см<sup>2</sup>. Важным является тот факт, что к моменту времени, когда заканчивается самофокусировка пучка, импульс ЖР излучения спадает по амплитуде практически до нуля, тогда как магнитный канал РЭП виден еще в течение 20 — 50 нсек после исчезновения импульса ЖР-излучения.

5. На рис. 2 приведена 5-кадровая тенеграмма, полученная в период времени, следующий за окончанием самофокусировки РЭП. Хорошо видна ударная волна в дейтериевой плазме пинча, толкаемая "факелом", образованным при взаимодействии сфокусированного РЭП с прогретой плазмой медного анода. Рис. 3 представляет  $Rt$ -диаграмму фронта ударной волны (УВ). Ошибки обусловлены, в основном, рефракцией света на фронте УВ.

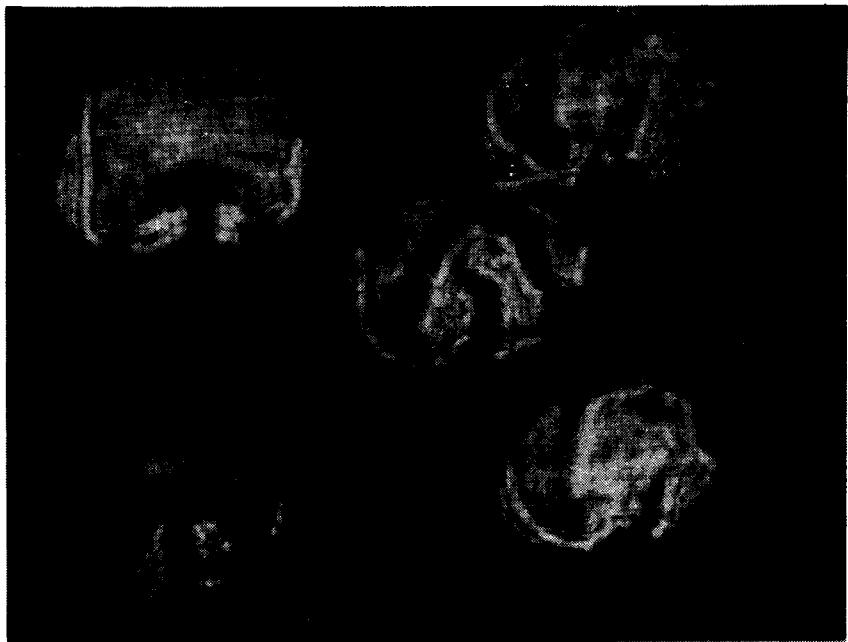


Рис. 2

Из предыдущего (см. п. 2) следует, что эта УВ является сильной (число Маха  $3 \div 4$ ). Из  $Rt$ -диаграммы видно, что УВ выходит на режим, близкий к автомодельному ( $R \sim t^{0.4}$ ) [8] при  $R > 1 \text{ см}$ . Оценка поглощенной в этом факеле энергии РЭП по теории точечного взрыва [8] дает величину:

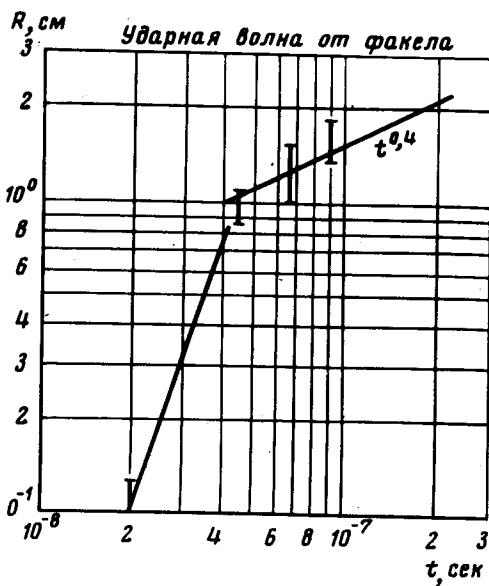


Рис. 3

$$E_{\text{погл}} = \left( \frac{R_2 - R_1}{\xi_0} \right)^5 \left( \frac{\rho_0}{t_2^{2/5} - t_1^{2/5}} \right)^5 \approx 2 \text{ кдж}; \quad \left[ \xi_0 = \xi_0(\gamma_0); \gamma_0 = -\frac{5}{3} \right].$$

Проверка этой величины по параметрам разлета в начальный момент ( $R < 1 \text{ см}$ ), а также по измерению кинетической энергии дейтериевой плазмы за УВ при  $R > 1 \text{ см}$  приводит к тому же значению  $E_{\text{погл}}$ .

Зная скорость УВ в дейтериевой плазме при  $R < 1 \text{ см}$ , нетрудно вычислить скорость "поршня", т.е. массовую скорость медного факела [8]:  $v_p \approx 3 \cdot 10^7 \text{ см/сек}$ . Полная испаренная масса медного факела определяется из оценки массы дейтериевой плазмы, охваченной УВ до  $R = 1 \text{ см}$  (оценка "сверху"). Она оказывается порядка  $(6 \div 7) \cdot 10^{-6} \text{ г}$ .

Оценка испаренной массы из классической длины пробега электрона ( $\xi_e \approx 10^5 \text{ эв}$ ) в меди дает величину, по крайней мере, на порядок большую (оценка "снизу" —  $M_i \gtrsim 10^{-4} \text{ г}$ ). При выбросе такой массы из анода ПФ за 100 разрядов в аноде образовалось бы значительное отверстие (что и бывает при работе ПФ в безпинчевом режиме, т.е. без подогрева анода). В нашем же случае повреждения анодной вставки были ничтожными. Таким образом совокупность экспериментальных данных (см. таблицу).

$E_{\text{кин оболочки}}$	$\lesssim 10 \text{ кдж}$
$E_H$	$\approx 10 \text{ кдж}$
$I_{\text{рэп}}$	$700 \text{ ма}$
$i_{\text{рэп}}$	$\gtrsim 10^{14} \text{ а/сек}$
$\xi_{\text{рэп}}$	$\sim 100 \text{ эв}$
$E_{\text{рэп}}$	$6 \div 8 \text{ кдж}$
$i_{\text{рэп}}$	$100 \text{ ма/см}^2$
$\nu/\gamma$	$\sim 50$
$P_{\text{рэп}}$	$\sim 10^{13} \text{ вт/см}^2$
$E_{\text{рэп поглощ.}}$	$\gtrsim 2 \text{ кдж}$
$M_i$ меди нагрет.	$\lesssim 7 \cdot 10^{-6} \text{ г}$
$v_p$	$3 \cdot 10^7 \text{ см/сек}$
$\xi_i$ меди	$\sim 100 \text{ эв/частицу}$
$T_i$ меди	$\sim 1 \text{ кэв}$

а также факт резкого уменьшения интенсивности ЖР излучения в период основного нагрева и отсутствие сильного повреждения мишени свидетельствуют в пользу того, что основная энергия РЭП вкладывается в предварительно прогретую прианодную плазму за счет коллективных процессов на длине меньше или порядка 1 мм.

Авторы благодарны Н.Г.Басову за интерес к работе, а также Н.В.Филиппову, Т.И.Филипповой и В.М.Коржавину за помощь в запуске установки "Плазменный фокус".

## Литература

- [ 1 ] М.В.Бабыкин, Е.К.Завойский, А.А.Иванов, Л.И.Рудаков. Доклад на IV Международной конференции по физике плазмы и УТС, Медисон, США, 1971.
- [ 2 ] В.А.Грибков, О.Н.Крохин, Г.В.Слизков, Н.В.Филиппов, Т.И.Филиппова. Письма в ЖЭТФ, 18, 9, 1973.
- [ 3 ] Н.В.Филиппов, Т.И.Филиппова, В.П.Виноградов. Ядерный синтез, Приложение, ч.2, 577, 1962.
- [ 4 ] Н.Г.Басов, В.А.Грибков, О.Н.Крохин, Г.В.Слизков. ЖЭТФ, 54, 1073, 1968.
- [ 5 ] V.A.Gribkov, O.N.Krokhin, G.V.Sklizkov, N.V.Filippov, T.I.Filippova. VI European Conf. on Contr. Fus. and Plasma Phys., p. 375, 1973 г., Moscow.
- [ 6 ] V.A.Gribkov, Energy Storage, Compr., and Switching, Ed. by W.H.Bostick, V.Hardy, O.S.F.Zucker, Plenum Press, New York, 1976.
- [ 7 ] М.В.Бабыкин, А.В.Бартов. Препринт ИАЭ-2253, Москва, 1972.
- [ 8 ] К.П.Станюкович. Неустановившиеся движения сплошной среды, Москва, 1971.